

УДАРНАЯ ИОНИЗАЦИЯ И ЛАВИННОЕ УМНОЖЕНИЕ
В КЛАССИЧЕСКИХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ
СВЕРХРЕШЕТКАХ

А.С. К ю р е г я н

В последние годы в связи с проблемой создания малошумящих лавинных фотодиодов интенсивно исследуется ударная ионизация (УИ) в сверхрешетках на основе сложных соединений элементов 3 и 5 групп (см. библиографию в [1, 2]). До сих пор изучались сверхрешетки, каждый из периодов которых содержит один или два резких гетероперехода, что приводит к наличию даже в сильном внешнем поле потенциальных ям для одного или обоих типов носителей зарядов, снижающих быстродействие приборов и вызывающих ряд нежелательных нелинейных эффектов. В настоящей работе впервые исследована УИ в вариационных сверхрешетках с плавно изменяющимися составом и шириной запрещенной зоны E_g , свободных от этих недостатков.

Мы решим задачу в дрейфовом приближении [3], согласно которому УИ производится только электронами (дырками), пролетевшими вдоль поля без рассеяния путь $y_n(y_p)$, необходимый для увеличения кинетической энергии ϵ от нуля в точке $x + y_n$ (в точке $x - y_p$) до порога УИ $E_n(E_p)$ в точке x . Для полупроводника переменного состава, помещенного в неоднородное электрическое поле с потенциалом $\psi(x)$, длины невозмущенного дрейфа $y_{n,p}(x)$ определяются уравнениями

$$\epsilon_{c,v}(x \pm y_{n,p}) - \epsilon_{c,v}(x) + q\psi(x) - q\psi(x \pm y_{n,p}) \mp E_{n,p}(x) = 0, \quad (1)$$

где $\epsilon_{c,v}(x)$ – энергии дна зоны проводимости и потолка валентной зоны, электрическое поле $E = d\psi/dx$ направлено вдоль оси x , верхний знак относится к электронам, нижний – к дыркам. Если E достаточно велико, то потенциальные ямы для электронов и дырок отсутствуют, их перенос осуществляется только за счет дрейфа в эффективных полях $E_{n,p} = E + \frac{1}{q} \frac{d\epsilon_{c,v}}{dx}$, и стационарное лавинное умножение можно описать с помощью нелокальных уравнений непрерывности

$$\frac{dj_p(x)}{dx} = \frac{dj_n(x)}{dx} = \alpha_n(x)j_n(x + y_n) + \alpha_p(x)j_p(x - y_p), \quad (2)$$

где $j_n = qn\nu_n$ и $j_p = qp\nu_p$ – плотности токов, $\alpha_{n,p} = (\tau_{n,p}\nu_{n,p})P_{n,p}$ – коэффициенты УИ, $\tau_{n,p}$ и $P_{n,p} = \exp\left(-\frac{y_{n,p}}{\lambda_{n,p}}\right)$ – время и вероятность баллистического полета путей $y_{n,p}$, $\lambda_n^{-1} = y_n^{-1} \int_x^x \lambda_n^{-1} dx$, $\lambda_p^{-1} = y_p^{-1} \int_x^x \lambda_p^{-1} dx$, $\lambda_{n,p} = \lambda_{n,p}[x, \epsilon(x)]$ – фононные длины свободного пробега, n и p –

концентрации электронов и дырок. В дрейфовом приближении $y_{n,\rho} \gg \lambda_{n,\rho}$, поэтому

$$\alpha_n y_n + \alpha_\rho y_\rho \ll 1,$$

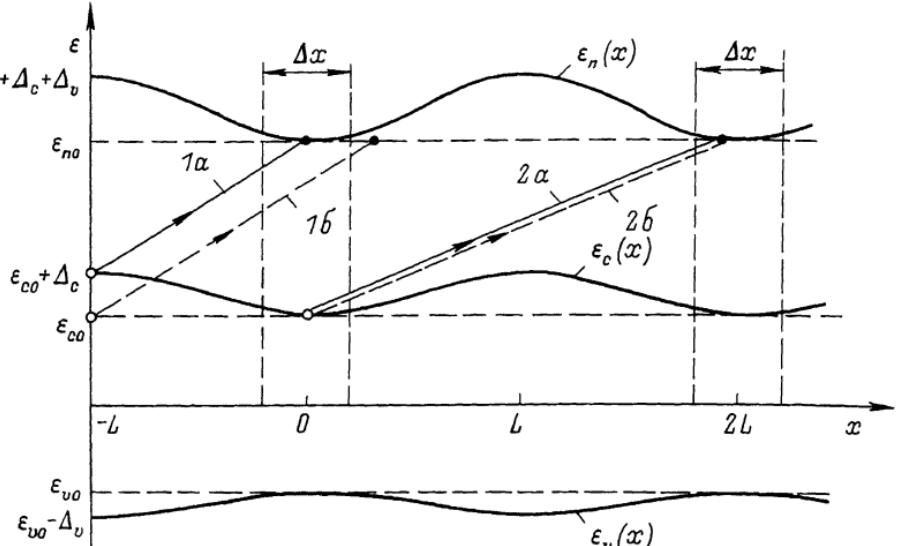
(3)

в (2) можно положить $j_{n,\rho}(x \pm y_{n,\rho}) \approx j_{n,\rho}(x)$ и лавинное умножение описывается обычным образом, хотя зависимости $\alpha_{n,\rho}(E)$ могут быть существенно нелокальными. Если $\epsilon_{n,\rho}^2 dE_{n,\rho}/dx \ll q^2 E_{n,\rho}^3 \lambda_{n,\rho}$, то в уравнении (1) можно ограничиться первыми членами разложения функций $\epsilon_{c,v}(x \pm y_{n,\rho})$ и $\psi(x \pm y_{n,\rho})$, в результате чего получается $y_{n,\rho} = \epsilon_{n,\rho}(x)/q E_{n,\rho}(x)$, т.е. $\alpha_{n,\rho}$ локально зависит от напряженности поля и параметров полупроводника. Если состав полупроводника изменяется настолько медленно, что $\epsilon_{n,\rho} d\epsilon_{c,v}/dx \ll q^2 E_{n,\rho}^2 \lambda_{n,\rho}$, то влиянием квазиэлектрического поля $\frac{1}{q} d\epsilon_{c,v}/dx$ на УИ также можно пренебречь. Этот предельный случай, когда изменение E_g сводится к появлению дополнительной (по сравнению с гомопереходом) зависимости $\alpha_{n,\rho}$ от координаты в виде $\alpha_{n,\rho} = \alpha_{n,\rho}[x; \epsilon_{n,\rho}(x)]$, был исследован в первых работах [4, 5], посвященных анализу УИ в вариационных полупроводниках. Наконец, при $d\epsilon_{c,v}/dx = 0$ изложенный выше подход эквивалентен нелокальной теории УИ в обычных p-n-переходах [6] и является простым ее обобщением на случай переменного состава. В гомопереходах условие (3) применимости теории выполняется либо при очень слабом умножении, либо когда толщина слоя эффективного умножения $W_e \gg y_{n,\rho}$ и эффект нелокальности пренебрежимо мал. Принципиально иная ситуация может реализоваться, если область сильного поля p-n-перехода представляет собой сверхрешетку с периодом $2L \leq y_{n,\rho} \ll W_e$. В этом случае умножение можно описать с помощью усредненных по периоду сверхрешетки коэффициентов УИ

$$\bar{\alpha}_n = \frac{\tilde{\alpha}_n}{2L} \int_{-L}^L \exp\left(-\frac{y_n}{\lambda_n}\right) dx, \quad (5)$$

где $\tilde{\alpha}_n = (\tau_n v_n)^{-1}$. Здесь мы ограничимся рассмотрением вариационной сверхрешетки в однородном в масштабе $2L$ электрическом поле. Будем считать, что $\epsilon_c(x) = \epsilon_{co} + \Delta_c \psi(x)$, $\epsilon_v(x) = \epsilon_{vo} - 4v \psi(x)$; $\epsilon_n(x) = \xi(\epsilon_c - \epsilon_v)$, где Δ_c , Δ_v и ξ – постоянные величины ($2\Delta_c < qE_L$), а периодическую функцию $\psi(x)$ аппроксимируем отрезками парабол: $\psi(x) = 2(x/L - 2k)^2$ при $(2k - 1/2)L < x < (2k + 1/2)L$ и $\psi(x) = 1 - 2(x/L - 2k - 1)^2$ при $(2k + 1/2)L < x < (2k + 3/2)L$ (см. рисунок). При этом изменение состава приводит к периодическому увеличению ϵ_g и ϵ_n от „исходных“ значений ϵ_{go} и ϵ_{no} до $(\epsilon_{go} + \Delta_c + \Delta_v)$ и $[\epsilon_{no} + \xi(\Delta_c + \Delta_v)]$. Если напряженность поля E такова, что для интервала $-L < 2x < L$, дающего основной вклад в $\bar{\alpha}_n$, величина y_n лежит, например, в пределах $(2k + 1/2)L - x < y_n < (2k + 3/2)L - x$, то решение уравнения (1) имеет вид

$$y_n = \frac{L}{4\Delta_c} \left\{ \epsilon_o - \left[\epsilon_o^2 - 8\Delta_c(\epsilon_{no} - \epsilon_{go} - (2k+1)\epsilon_o + 2\Delta_n \frac{x^2}{L^2} + \epsilon_o \frac{x}{L}) \right]^{1/2} + 4\Delta_c (2k+1 - \frac{x}{L}) \right\}, \quad (6)$$



Схематичное изображение зависимостей $\varepsilon_c(x)$, $\varepsilon_v(x)$ и $\varepsilon_n(x)$ в варизонной сверхрешетке с $\xi = 1$. Траектории баллистических электронов, дающих основной вклад в УИ, изображены прямыми линиями: 1 – при $E = \frac{\varepsilon_{no} - \Delta_c}{qL}$; 2 – при $E = \frac{\varepsilon_{no}}{2qL}$; а – в сверхрешетке с периодом $2L$; б – в гомогенном материале с $\varepsilon_c = \varepsilon_{co}$ и $\varepsilon_v = \varepsilon_{vo}$. $4x$ – области эффективной УИ.

где $\varepsilon_o = qEL$, $\Delta_n = \Delta_c + \xi(\Delta_c + \Delta_v)$, $k = 0, 1, 2 \dots$. Подинтегральная функция в (5) имеет острый максимум при $x = \tilde{x}$, поэтому $\bar{\alpha}_n$ можно вычислить методом перевала. Приняв обычное в теории УИ допущение о постоянстве λ_n , получим из (6)

$$\tilde{x} = \frac{L \varepsilon_o}{4 \Delta_n} \left\{ \left[1 - g \frac{\Delta_n \Delta_c}{\Delta_n - \Delta_c} \frac{\varepsilon_{no} - \Delta_c - (2k+1)\varepsilon_o}{\varepsilon_o^2} \right]^{1/2} - 1 \right\}, \quad (7)$$

откуда

$$\bar{\alpha}_n(E) = \tilde{\alpha}_n \sqrt{\frac{\pi}{8}} \frac{qE\lambda_n}{\Delta_n + \Delta_c} \exp \left[-\frac{L}{\lambda_n} (2k+1) + \frac{\tilde{x}}{\lambda_n} \left(\frac{\Delta_c}{\Delta_n} + 1 \right) \right]. \quad (8)$$

Особенно наглядной зависимость $\bar{\alpha}_n(E)$ становится при $(qEL)^2 \gg 8\Delta_c|\varepsilon_{no} - \Delta_c - (2k+1)qEL|$. В этом случае

$$\bar{\alpha}_n(E) = \alpha_{no}(E) \sqrt{\frac{\pi}{8}} \frac{qE\lambda_n}{\Delta_n + \Delta_c} \exp \left\{ \frac{\Delta_c}{qE\lambda_n} - \frac{\Delta_c}{qE\lambda_n} \frac{2\Delta_n}{\Delta_n + \Delta_c} \left[\frac{\varepsilon_{no} - \Delta_c}{qEL} - (2k+1) \right]^2 \right\}, \quad (9)$$

где $\alpha_{no}(E) = \tilde{\alpha}_n \exp \left(-\frac{\varepsilon_{no}}{qE\lambda_n} \right)$ – коэффициент УИ в „исходном“ полупроводнике с минимальными $\varepsilon_g = \varepsilon_{go}$ и $\varepsilon_n = \varepsilon_{no}$. Аналогичный расчет при $(qEL)^2 \gg 8\Delta_c|\varepsilon_{no} - 2kqEL|$ дает

$$\bar{\alpha}_n(E) = \alpha_{no}(E) \sqrt{\frac{\pi}{8}} \frac{qE\lambda_n}{\Delta_n - \Delta_c} \exp \left\{ \frac{\Delta_c}{qE\lambda_n} \frac{2\Delta_n}{\Delta_n - \Delta_c} \left[\frac{\varepsilon_{no}}{qEL} - 2k \right]^2 \right\}. \quad (10)$$

В обоих случаях основной вклад в УИ дают узкие области толщины $\Delta x \sim \frac{L}{2} \sqrt{\frac{qE\lambda_n}{\Delta_n}} \ll 2L$ вблизи $x \approx 2kL$, где $\varepsilon_c(x)$ и $\varepsilon_n(x)$ минимальны, что приводит к появлению малых предэкспоненциальных множителей в (8)–(10). Если $2kqEL = \varepsilon_{no}$, то порог УИ в этих областях достигается электронами, стартующими из дна ям сверхрешетки (траектория 2а на рисунке) и не имеющими начального избытка энергии, малость $\Delta x / 2L$ ничем не компенсируется, а отношение $\bar{\alpha}_n / \alpha_{no} \ll 1$ минимально. Если же $(2k+1)qEL = \varepsilon_{no} - \Delta_c$, то энергия ε_{no} достигается в точке $x = 2kb$ электронами, стартующими с „горбов“ сверхрешетки (траектория 1а на рисунке) и имеющими начальный избыток энергии Δ_c по сравнению с ε_{co} . Поэтому в (9) появляется большой множитель $\exp(\Delta_c/qEL_n)$ компенсирующий малость $\frac{\Delta x}{2L}$, а отношение $\bar{\alpha}_n / \alpha_{no} \gg 1$ и достигает максимума.

Таким образом, плавное периодическое увеличение ε_g и ε_n может приводить не только к уменьшению (что вполне естественно), но и к увеличению $\bar{\alpha}_n$, наблюдавшемуся ранее в ступенчатых сверхрешетках [1]. Величина этого существенно нелокального эффекта определяется отношением Δ_c/qEL_n и при $2L \ll W_e$ не связана (в отличие от обычных р-п-переходов [4]) ни с условием (3) применимости теории, ни с величиной умножения, зависящего от $\bar{\alpha}_n W_e$.

В заключение отметим, что попытка применить дрейфовое приближение для расчета $\bar{\alpha}_n(E)$ была недавно предпринята в работе [2], результаты которой оказались ошибочными, так как ее авторы не учитывали изменение пороговой энергии ε_n одновременно с ε_{cv} .

Однако они совершенно справедливо указали на то, что эффект усиления УИ можно трактовать как результат увеличения E за счет сложения с квазиэлектрическим полем $\frac{d\varepsilon_{cv}}{dx}$ и сильной сверхлинейной зависимости $\alpha(E)$. Такая интерпретация позволяет утверждать, что полученные нами результаты в качественном отношении не связаны с условиями применимости дрейфового приближения, поэтому описанные выше эффекты должны наблюдаться, хотя и не в столь ярко выраженной форме, и в сильных электрических полях.

Л и т е р а т у р а

- [1] Capasso F. – Semiconductors and Semimetals, N-Y, Academic, 1985, v. 22, ptD, chap. 1.
- [2] Brennan K., Hess K., Capasso F. – Appl. Phys. Lett., 1987, v. 50, N 26, p. 1897.
- [3] Шокли В. – УФН, 1962, т. 77, № 1, с. 161.
- [4] Арутюнян В.М., Вуль А.Я., Петросян С.Г., Шмарцев Ю.В. – Письма в ЖТФ, 1980, т. 6, № 14, с. 838

- [5] А р у т ю н я н В.М., П е т р о с я н С.Г. - ФТП, 1980,
т. 14, № 10, с. 2001.
- [6] G r i b n i k o v Z.S., I v a s t c h e n k o V.M.,
M i t i n V.V. - Phys. stat. sol. (b), 1981, v. 105,
N 2, p. 451.

Всесоюзный электротехнический
институт им. В.И. Ленина
Москва

Поступило в Редакцию
19 января 1988 г.
В окончательной редакции
7 мая 1988 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 24

26 декабря 1988 г.

ЭФФЕКТЫ АНОМАЛЬНОЙ РЕЛАКСАЦИИ
В СМЕСЯХ МОЛЕКУЛЯРНЫХ
И ОДНОАТОМНЫХ ГАЗОВ

А.П. Б е д и н

Одним из проявлений аномальной релаксации в ударных волнах (УВ) в газах является релаксационная неустойчивость течения, возникающая при достижении телом некоторой критической скорости полета и выражаящаяся в появлении в ранее однородном потоке возмущений УВ и течения в целом, обусловленных локальным микровзрывным выделением энергии в ударном слое [1, 2]. В данной работе приводятся результаты экспериментального исследования этого явления в смесях фреонов-12, 114 ($\text{F}-12-\text{CF}_2\text{Cl}_2$, $\text{F}-114-\text{C}_2\text{F}_4\text{Cl}_2$) с Ar или Xe , а также друг с другом. Эксперименты проведены на баллистической установке [3] при давлении $\rho = 0.04$ МПа и температуре $T = 291$ К. Концентрация примеси к каждому из фреонов $x_i = \rho_i / \rho$ (ρ_i – парциальное давление примеси) менялась от 0 до 1. При проведении экспериментов использовались сегментально-конические тела диаметром $d = 26$ или 28 мм с радиусом лобового сегмента $R = 1.5$. Угол атаки был равным 0, число Маха не превышало значения $M = 10$.

В результате обработки простых теневых фотографий, полученных в экспериментах, были определены области существования (в переменных x_i , M) неустойчивости течения в газовых смесях и измерены максимальные амплитуды пульсаций головной ударной волны A на режимах аномальной релаксации (см. рис. 1, 2). На рис. 1 представлены нейтральные кривые, разграничающие области устойчивого и неустойчивого течения, для смесей фреонов друг с другом и с инертными газами. Там же показаны нейтральные кривые для чистых фреонов при давлении, соответствующему парциальному давлению их в смеси ρ ($I - x_i$). Светлыми точками на графиках отмечены границы устойчивого течения, темными – неустойчивого, в промежутке между ними находится область пере-